

(11)Publication number: 59-027253

(43) Date of publication of application: 13.02.1984

(51)Int.CI.

G01N 27/12

(21)Application number: 57-136244

(71)Applicant: SHINEI KK

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

06.08.1982

(72)Inventor: SUNANO NAOMASA

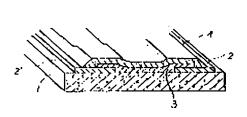
**ASAHI NAOTATSU** 

YOSHIDA TOSHIO

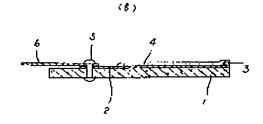
# (54) GAS SENSOR

# (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a sensor which can respond quickly to variations in the air/ fuel ratio and changes in the concentration of material to be detected with an excellent sensitivity by use of an sensitive material in which a small amount of specified element or a compound thereof is added to a P type compound oxide semiconductor having a Perovskite structure. CONSTITUTION: A small amount of NbF3, TaF5, Nb (HC2O4)5 or the like is added to a P type compound oxide semiconductor (e.g. LaNiO3 and La1-xSrxVO3) having a Perovskite structure as given by ABO3 (A is rare earth element or that which is partially replaced with alkali earth metal and B is one or more kind of transition metal elements) to obtain a powdered sensitive material. After the formation of Pt electrode 2 on an alumina substrate 1, the powdered sensitive material is plasma sprayed on the preheated substrate 1 to form a P type sensitive material layer 3. A gas permeable inorganic insulation film 4 covering the layer 3



(0)



is formed by plasma spraying of Al2O3 powder and then, a terminal 6 is connected thereto. This reduces the aging of the sensitive material and tailing effect thereof due to changes in the gascomposition to be measured thereby providing a highly sensitive sensor.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

BEST AVAILABLE COPY 04/12/21 http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAeKaa4tDA359027253

[Number of appeal against exper's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (B) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭59—27253

⑤Int. Cl.³G 01 N 27/12

識別記号

庁内整理番号 6928-2G ⑬公開 昭和59年(1984)2月13日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 11 頁)

**⊗**ガスセンサ

②特 願 昭57-136244

②出 顯 昭57(1982)8月6日

⑩発 明 者 砂野尚正

明石市沢野西2丁目12-14

⑩発 明 者 朝日直達

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内 ⑫発 明 者 吉田敏雄

東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号株式会社日立製作所内

⑪出 願 人 神栄株式会社

神戸市中央区京町七七番地ノー

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

邳代 理 人 弁理士 高橋明夫

明制制

発明の名称 ガスセンサ

# 特許請求の範囲

- 1. 配気約数性器体上に形成された感応材層と、 該感応材層に電気的に接続した電極とを有するものにおいて、酸感応材層がペロプスカイト型の結晶構造を有する P型の複合酸化物半導体を主成分とし、パナジウム、ニオブ及びタンタル又はそれらの化合物の1 穏以上を小成分とする均一混合物の多孔頻膜からなることを特徴とするガスセンサ。 2. 上配感応材層が、プラズマ溶射膜であることを特徴とする特許請求の範囲第1項配級のガスセンサ。
- 3. 上記感応材層が、上記複合酸化物半導体のプラズマ溶射膜に上記小成分の少なくとも一部が拡放されていることを特徴とする特許請求の範囲的 1項配級のガスセンサ。
- 4. 上記感応材層を覆う頭気性無機船繰膜を形成 したことを特徴とする特許請求の範囲第1項ない し舞3項のいずれかに記載のガスセンサ。

- 5. 前紀茲体上に、上記感応材解とその知復ならびに抵抗膜を有するヒータとその配額を形成した ととを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第 4項のいずれかに配載のガスセンサ。
- 6.前配据体上に、サーミスタ殿とその電極ならびに前記感応材層とその電極を形成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第4項のいずれかに記載のガスセンサ。
- 7. 旭気船縁性基体上に所定の電復膜及び酸電板 態に観気的に接続するようにペロプスカイト構造 を有する口觀複合酸化物学導体の多孔質層を形成 し、次いて該多孔質層にパナジウム、ニオプ又は タンタルの化合物溶液を含浸し、該含浸体を加熱 して酸化合物を分解して感応材限を形成すること を修敬とするガスセンサの製造法。
- 8. 上記複合酸化物半導体の多孔質層をブラズマ 密射により形成することを特徴とする特許開来の 範囲紙7項配根のガスセンサの製造法。
- 9. 上記複合酸化物半導体にパナジウム,ニオブ 又はタンタルの化合物溶液を含浸し、酸化合物を

77届昭59- 27253(2)

分解して得た感に性材料の粉末を削配落板上に密滑して多孔質感に材料を形成することを特徴とする特許請求の範囲第7項記録のガスセンサの製造法。
10. 前配感応材層を形成した後、設感応材屑を被護する通気性無磁心 破験を形成したことを停敬とする特許請求の範囲第9項配減のガスセンサの製造法。
11. 前配複合酸化物半導体のブラズマ密射機を形成した後、跛避射損を被援する通気性無做絶縁膜を形成した後、跛避射損を被援する通気性無做絶縁膜を形成し、放絶縁膜を介して前紀化合物溶液を敷溶射層に含浸し、次いて酸化合物を加熱分解して拡散することを特質とする特許請求の範囲第7項配職のガスセンサの製造法。

# 発明の詳細な脱明 (1) 発明の分野

本発明は感じ材として人BO、(ことで人は行生が元素又はその一部をアルカリ上朝金属で健操してもよい、Bは1種以上の避秘金属元素である)で扱わされるペロプスカイト型複合液化物を用いたガスセンサ及びその鍛造法に関し、更に作しくはガス吸脱液による感応材の特性変化を低減した

また、米国特許朝 3,953,173号 (Uas-sensor Blement and Method for Detecting Oxidizable Uas) には、ペロプスカイト顕複合酸化物と K.MgF. との混合物からなる感応材を用いたガスセンサが開示されている。

更に米国特許郎 4,04 4,601号(Smoke and Gas Sensor Element) には、ペロプスカイト 型複合酸化物と CdO. IniO,, SnO, TLiO, 又は PhO との混合物からなる感じ材を用いたガスセンサが開示されている。

その他米倒時所4、221,827号,特別的55-132941 号,特別的50-144391 号,特別的56-8537号,传謝的50-110385 号, 特別的55-166030 号, 特別的56-31631 号, 特別的56-35533 号, 特別的56-186459 号などにも、ペロフスカイト型設合酸化物を感じ材として用いたガスセンサが開示されている。

ペロプスカイト型 複合酸化物半導体を 感応材と して用いた ガスセンサにおいて、例えば燃焼排ガ スの組成特に酸素濃度が変ると、ある経時変化が ガスセンサとその製造法に関する。

木発明のガスセンリは、燃熱排ガス、炎、空気などのガス中における取木、炭化水紫、アルコール、水分、一酸化炭素などのガス成分の凝度の削 定义は削定にあづいてガス成分の凝度の制御など に用いることができる。

#### (2) 従来技術

ABO, (人は希土類元深又はその一部をアルカリ土類金属元素で脱換したもの、Bは I 種以上の環移金属元素である)で示される複合酸化物は、ペロフスカイト型構造を有するP型半導体である。この半導体は、例えばガス中の酸素機度が増加すると抵抗値が減少するので、ガスセンサの感応材として用いることが提案されている。

米国特許的 3,951,603号(Gas-sensor Blement and Method for Detecting Reducing Gas or Oxygen gas)は、ペロプスカイト製複合酸化物半導体を含むペーストをアルミナ菇板上に旋布、館付けして得られた還元性ガスに感知するガスセンサが開示されている。

題ることが観察された。完全機構板に騙された後不完全機構板にセンサが曝されると、原心材の低気抵抗値が時間と共に変化して行き、再度完全機構板に戻しても、元の抵抗値に瞬間的に復婚するのではなく、ある時間をかけて徐々に変化してガス濃度と平衡する元の抵抗値に戻つて行く。

新1図に示すように、P型ペロプスカイト複合酸化物(LaNIO1)のみで構成した感応材を用いたガスセンサで燃焼毀験をしたところ、二次型気の存在する所で完全燃焼破であるa(ブロバンの4とに対し型気10と/分の削合)から、型気酸をしてりと/分にすると、抵抗値は増加する(領域り)。更に型気を破らし8と/分にすると、抵抗値は上昇する(領域と)。空気風を7と/分(領域と)、6と/分(領域と)に破少させた後、再び空気量を7と/分(領域「)、8と/分(領域区)。9と/分(領域区)、9と/分(領域区)、6と/分(領域区)、6と/分(領域区)、8と/分(領域区)、9と/分(領域区)、6と/分(領域区)、9と/分(領域区)、6と/分(領域区)、6と/分(領域区)、6と/分(領域区)、6と/分(領域区)、6と/分(領域区)、6と/分(領域区)、6と/分(領域区)、6と/分(領域区)、6と/分(の域区のではなく、や中のの値を示す。なお、図にないて1つの領域の時間中は1分である。

eronina i management and a second

型想的なガスセンサとしては、燃糖条件が何じならば常に同じ抵抗値を示す特性が要求される。

上述のようなダロフスカイト型複合酸化物半導体の経時変化は、酸素分子や残元性物質(例えば一酸化炭素)の吸脱類に伴う複合酸化物自体の可逆的変化または導電製の転換、あるいは温度による影響によるものと考えられる。特にガス分子の吸脱剤による化学変化は、P製ベロフスカイト複合酸化物の製面と内部でのガス分子の拡散による時間的なずれとなつで現われるものと考えられる。この現象(これを本発明ではテーリングtalling 効果と呼ぶ)は、P製の酸化物半導体(例えば酸化ナナ)でも見られる現象である。

自動車の排ガス中の酸素機能や一般化炭素機能 による燃糖制御や、敵鹿の吸防器具の燃糖制御、 ポイラの燃焼制御などのように、燃糖条件が頻繁 に変化する分野では、上配のようなテーリング効 集はガスセンサにとつて極めて不都合である。

# (3) 発明の契旨

本発明の目的は、燃糖率件の変動時に塑燃比の

は、酸紫の減少に作なつて抵抗値が大きくなる性 質を有するので、仮にガスセンサの感応膜が破断 して抵抗値が無限大となつても、それは不完全燃 焼を防止する信号となる。これに対しロ超半導体 を用いると、不完全燃糖域では抵抗値が減少する ので、ガスセンサの不都合によつては燃糖器具が 繰走する恐れがある。これを防ぐため保護関節が 必親となり、ガスセンサが複雑、高価となる。

プロプスカイトは一般式で形せば、ABO。で 派される。とこでAはランタン、セリウム、プラ セオジムなどのランタノイドで、その一部をアル カリ土類金属例をはストロンチウムで縦鉄しても よい。Bはニッケル、クロム、チタン、鍋、コパ ルト、バナジウムなどの遊移金属元米である。

具体的には、LaNIO, LaCro, LaTio, LaCro, LaTio, LaCro, PrTio, CeTio, La<sub>1</sub>-Sr. Vo, (0.1 ≤ × ≤ 0.4), La<sub>1</sub>-Sr. Tio, (0.1 ≤ × ≤ 0.4) などがある。

ロ) ペロプスカイト複合酸化物膜の形成法 本発明では、アルミナなどの批気絶縁性素板上 変動あるいは測定対象ガス中の検知物質の機能変化に做謝に対比できる感応特性を有するガスセンサとその製造法を提供することである。

本発明は、ペロプスカイト超構流を有するP型 複合酸化物半導体が優れたガス感応管性を有する ことを利用し、その経時変化即ちテーリング効果 を減少ないし除去したガスセンサに関し、具体的 には上記り型複合酸化物半導体中に、少量の特定 元米又はその化合物を添加した感じ材を用いたと とを情徴とするガスセンサに関する。

本発明はまた最も献応特性がすぐれかつテーリング効果を減少ないし除去したり型ペロプスカイト複合酸化物半導体を使用したガスセンサの製造 法に関する。

#### (4) 発明の説明

# イ) り顕ペロプスカイト複合酸化物

前配公知刊行物に配置されているように、ペロプスカイト複合酸化物を用いたガスセンサは公知である。 本発明でもかかる複合酸化物を用い得るが、 P 顕设合酸化物半導体を用いる。 P 顕単導体

に、まず所顧の惟懶膜を形成し、その惟振に祗気 的に概応材膜が接するように、適切な事段で複合 酸化物膜を形成する。また、概応材膜を形成した 後、電髄膜を態付けてもよい。

本発明者の研究によれば、ペロプスカイト複合酸化膜が所期の心心特性を発揮するには、その膜の状態が極めて重要であることがわかつた。前配公知刊行物に配載されたペロプスカイト複合酸化物の形成法は、ペロプスカイト複合酸化物の粉末をメチルセルロースなどに分散してペーストを作り、これをアルミナ菇板上に印刷、焼付けるものである。

しかし、元米ペロプスカイトは挑結性が悪いため、アルミナ結仮への密離力が低く、容易に剝離 してしまう。

本発明者は、ペロプスカイト複合酸化物の概想 末を視気絶線性素板上に密増させることを検討し た。その結果、次の方法が有効であることがわか つた。

# (1) プラズマ溶射法

the plane with the first term of a first term of the

रमधान्द्र59- 27253(4)

ペロプスカイト複合酸化物の酸粉末(1ヵm以下、作に50.00 人以下で100人以上)を公知のプラズマ務射によりアルミナなどの電気絶縁性搭板上に溶射する。厚さは一般で称いほどよいが0.5~50μm、作に1~10μmがよい。

フラズマ溶射によると、ベロブスカイト初末 は強い力で基板師に衝突し、一部機合又は機械 的に結合して強く密盤する。従つて、従来のペ ースト印刷焼付法のようにガラスポパインター は本質的に不関である。勿論、有智でない範囲 ならパインターを磁加してもよい。

帝射膜のより大きな利点は、帝射膜に形成される多数の微小なクラックである。ガスセンサの反応はガス分子の敗脱粉時の拡散が不可欠であるから、帝射腱が薄いということならびに像小クラックの存在によつて、ガス分子の拡散が迅速に行われ木発明のガスセンサの感覚は著しく高いのである。

#### (11) 化学的分解析出法(CVD法)

順妣を印加し、スパッタリング法により、600 む以上に予黙した指板上に約3 μ m の多孔質 LaN10。 腕を形成する。

# 八) 航概形成

アルミナなどの低気絶様性表板に、自金などの耐熱性金属物のペーストを印刷し、焼付けて、防 類の自金用板を形成する。この乳板上にペロフス カイト複合酸化物膜を形成するか又はその反対の 駅内で形成すればよい。

# 二) 通氦性無機絕級膜

ペロプスカイト被合酸化物膜又は電極の機械的 保護のため、膝膜上に通気性の耐熱性無機絶縁膜 を形成する。この絶縁膜は、ガス透過性であるこ とが必要で、従つて多孔質の膜が作りやすいプラ ズマ管射法によるのがよい。PVD法でも何頃の 絶縁膜が得られる。

無機舶繰脱としては、アルミナなどの安定で中 性性の無機物が適する。

ホ) V a 族元素又はその化合物の添加 パナジウム、ニオブ及びタンタルの 3 種の元器 ランタン族のハロゲン化物及び選移企関のハロゲン化物をキャリアーガスを用いて反応がに 好入し、波膜とすることもできる。例えば LaNiOaの場合は、塩化ランタン及び塩化ニッケルをアルゴン+5%水米からなるキャリアー ガスで反応が内に導入する。塩化ランタン及び 塩化ニッケルの量は、分解後のモル比でほぼ1 :1となるように開発する。反応炉中にはさら にアルゴンをキャリアーとして酸米を加え、 8010rr以上にした。600で以上に予輸し た絶縁拷板前を反応ガスに購すことにより、多 孔鎖 LaNiO。膜が得られる。

#### (ii) 物理的分解析出法(PVD法)

共空炉内にランタン、ニッケルの単独又は合金板を負債に対向、近接してアルミナ帯板を設 酸した。この場合、関係を炉内に設けるか、炉 焼を兼用してもよい。

**炉内を約10° torr に被圧後、酸潔を含んだアルコンガスを投入し、10°²~10°¹ torr** にした。との状態で電磁側に0.8~5.0KVの

又はその化合物が前配テーリング効果を減少ない し除去する効果があることがわかつた。

上配特定元素の酸化物の作用は未だ充分に解明されていないが、これらは「製半線体を作り得るものであり、「製べロブスカイト複合酸化物中において、酸複合酸化物の安定化に寄与していると推定される。かかる化合物の酢加量が多すぎると、「製べロブスカイト複合酸化物の感応特性が低下する。一般的な用途については、添加機は0.011~5 成量%(複合酸化物に対する磁加化合物量)、特に0.1~2 取組%が適する。

上記酸化物を輸加する方法として、例えば次の 方法がある。

# 1) 気中拡散法

級加すべき元素又はその化合物の基外中に、 p 週ペロプスカイト複合酸化物の密射膜を有す る 遊休を設置して加熱拡散する。

#### 11) 含浸法

The state of the second of the

熱拡散する。あるいは、通気性絶縁膜をベロブスカイト複合酸化物膜上に形成し、この絶縁膜を介して上配溶液を含度、乾燥した後、微化雰囲気中で加熱拡散する。

#### ||) 粉末胸製法

アルミナ拡板に形成する感じ材粉束を作る段階で、予めり観べロフスカイト複合酸化物粉末に所領量の添加元素又は化合物を添加し、酸化雰囲気中で態成する。

路加元素の溶散を作るには、なるべく塩素やナトリウムなどの有智元素を含まず、分解すれば逸散する炭素、水素、酸素、ಟ素の化合物を用いるのがよい。例えば、NII、VO、の水溶液、Nb(JIC,O、)。の偽酸溶液などがある。ハロゲン化物でも塩化物、非化物、異化物であれば、使用しうる。例えばNbF。の側酸溶液、TaF。の水溶液などがあげられる。これは酸化浆開気中で糖成すれば酸化物になる。

前配公知刊行物において、特開昭 55-132941 号、特問昭 56-46452 号公報にみられるよう

サーミスタを併設すれば、ガスの温度を測定することができ、また必要に応じガス温度をガスセンサの補正又はガス温度の側部に使用することが できる

□型酸化物準導体膜を併設すれば、□型ペロフスカイト複合酸化物準導体との起電力の差により、ノイズの影響を小さくしてガスの測定、換知をすることができる。

本発明のガスセンリは、酸素,一酸化炭素, アルコール、炭化水素,水分などの濃度制定及びそれに基づくガス濃度の側側に利用することができる。

#### (5) 図面及び異施例の説明

 に、LaNIO。やLaCoO。のNI又性Coの一部をMnなどで一部間換したものが知られている。これらの複合酸化物は、結局り型ペロフスカイトである。これに対して本発明の感形材ではり型ペロフスカイト複合酸化物に特定元素又はその化合物が拡散、又は分散しており、混合系である。この混合系によつて、り型ペロフスカイトのテーリング効果を破少又は除去できるのであつて、全体がり型ペロフスカイトのみてない点に両者の進いがある。

# へ)ガスセンサの適用例

本発明において、1つの電気給縁性器板上に、 前配感応材度と低機とを形成する他に、自金ヒー タとその低低、サーミスタとその低低、あるいは 他の酸化物半導体、例えば「型酸化物半導体層と その低低とを併散してもよい。

ヒータを併設すれば、低温のガス中でそのヒータによりセンサを予熱又は加熱して所定の温度に保つととにより、目的の感応特性を得ることができる。

する。稍別に先立つて、越板を6000以上時に7000~1400℃に予熱しておくと、密輸力の 並い深刻膜が得られる。

密射層の厚さは数μmで、顕微鏡で視線すると 微細なクランクが無数存在していることがわかる。

更に、粒種数 A 可以下のアルミナ物米をブラズマ を対して、消気性の無機絶縁膜4 を P 親ペロプスカイト廃上に形成する。 この絶縁膜にも同様に 微小なクランクが存在する。

次いて、NH. VO。 の簡和水溶液に上述のよう にして得た複合溶射膜を浸漉して乾燥機、空気中で1000で~1400でで数分ないし数時間加熱し てメタバナジン酸アンモニウムを分解すると共に 酸化物にし、溶射層に拡散する。これによつて目 的の感じ材層が得られる。

第2図(b)は新2図(a)の側面図であり、上述のよりにしてパナジウム化合物の拡散が終つたあと、 銀ロウ付けによりハトメ5にステンレス製のリー ト端子6を開始する。

据3図回及び(b)は、上述のセンサ岩体において、

一つのアルミナ共体の片面にり製ペロプスカイト 服を他方の間に自金ヒータの抵抗膜でとその電衝 2 \* を形成し、アルミナ・マグネシアスピネルの 形射による通気性保護膜 8 を形成したものである。

(机3回(a),(b)に示ナガスセンサを用いると、例えば俗別された排気頻道などの低温のガスに対しても所期の感心悸性を初ることができる。即ち、レータによつてセンサを加熱又は予熱すれば、低温でも光分な感応慢性を発揮することができる。

サーミスタをヒータの代りに形成すれば、ガス 温度の検知と制御に供うことができる。

新4図は、水発明のガスセンサの取付構造の倒を示す熱視図である。耐熱性及び機械的強度が要求される用途には、第2図ないし新3図に示すセンサ累体を金銭ブランジ11にマイカ版10及び耐熱セメント9で間定する。フランジ11には取付用穴12セピン13をもうける。なお、取付債 造やケースは部4図に示すものの他、用途や目的により任意に選択できる。

第2図のようなガスセンサを付た。

アルミナセラミック指板に、機能倒1(回)と同保の方法で白金 電機を形成し、酸電機間に製能倒1(分で得たり製ペロプスカイト粉米(バナジウムを拡散しないもの)をプラズマ信射して、厚さるμmの磁地材解を形成した。次いでその上に製施例1(回)と同様にして厚さ5μmの通気性アルミナ 絶機腱を形成した。これをNII, VO。 飽和水解酸 に1~7回侵酸してNII, VO。をアルミナ絶縁腱 及び感形材解に含凝した。1回の音凝症に、センサ繁体を20~100℃で乾燥し、500~950℃でNII, VO。を分解し、更に連銀中で1250~1380℃で加熱拡散した。次いで、契施例1と同様に、リード強子をロウ付けしてガスセンサを得た。

# 契約例3

契加例1

乳旅倒2

緊廉例1回と開機の方法で、アルミナセラミック指板の片面に自金銭板を、値方の面に自金銭板 順を形成した。

#### (イ) 感応材粉束の調製

La.O. 1629g, NIO 747g, 及びNoHCO, 2376g粉末をよく逃合し、アルミナルンボ中で大気中850~950℃で約10時間加熱後冷却し、純水で十分に沈砕した。辺つた風色のLaNIO, 液粉末(約200~2000人)1000gをメタバナジン酸アンモニウムの飽和水溶液1 とに加え、現合、乾燥して約900℃で数分間加熱し、災に1350℃で数時間加熱した後、複粉砕して、数百ないし数千人のり辺感応材粉末を得た。(ロ) センツの収益

更に平均粒距 0.5 mmのアルミナ粉末をフラメ マ溶射して厚さ 5 mmの通気性無機絶縁を形成した。次いで、白金質磁に爛子を鎖ロウで開新し、

自金札徹を形成した面に、奥雄例1(1)で初たD 型ペロプスカイト粉末(パナジウム酸化物を拡散 しないもの)をプラズマ溶射し、次いで両面にア ルミナ酸粉末を奥雄例1(ロ)と同様の方法で強気性 無機絶縁膜を形成した。

更に契約例2と同様の方法でNII、VO、を含役、分解、拡散してから契約例1と同様にしてリード 端子をとりつけた。その後、約合部分にマイカ板を替き、ステンレス製フランジに挿入して耐熱セメントで問着して朝4図に示すガスセンサを得た。 実施例4

次いで契陥例1と同様にしてリード端子を形成

し、免権何3と同様にしてステンレス限プランジ に耐熱セメントで固定した。

以上のよりにして得たガスセンサの報々の特性 を測定した。とれを以下図面によつて説明する。

#### (n) デーリング効果の放殺について

契縮例2で得たガスセンサについて、NH, VU, 溶液の含硬,拡股固数が、テーリング効果の減殺でどう影像するかを検討した。

11.5 図け二次型気の存在するパーナーでプロパンの4 4/分と記録104/分又は74/分の配合物の燃館扱中でのガスセンツの抵抗値の変化を示すものである。

図において、1、まではプロパン0.4 2/分に対し選到102/分(完全燃焼駅)にした扱中での抵抗値である。1、から1、まで(30分間)は、プロパン0.4 2/分に対し望気を72/分にした扱中での抵抗値で、1、以降は望気を102/分にした扱中での抵抗値である。

図中 A 、 A ′ は La N I O 。をプラメマ府射で形成したもので、パナジウム化合物を拡放しない他

拡散)は、1. までの間に約110K 4 ( 血線B ) になり、3 回含度、拡散したものは約105 K 4 ( 曲線C ) になる。ととろか5 関含使したものは、約101 K 4 ( 直線D ) で不変である。

これに対し7回合後、拡散したものは、約80 KUに低下する(曲級E)。

1. において、空気量を何び10 七/分に戻すと、パナジウム化合物を拡散しないものは抵抗値が低下し(曲線人')、以下パナジウム化合物の拡散回数に応じて曲線13'、曲線C'のように低下する。ところがパナジウム化合物を5回拡低したものは、度ちに元の1 K 4 に戻り、以後変化しない(度線 D')。また含液拡散回数が多いものは、初めに0.9 K 4 となり、徐々に1 K 4 に復帰する。

以上のことから、パナジウム化合物の拡散を行 うと、拡散をしない場合に比べてテーリング効果 を献少させ、あるいは除去することができる。

#### (b) 耐久性

契旋倒2ないし実施例もで得たガスセンサにつ

は、寒虚例のカスセンサと同じである。

B, B' は果糖例2においてNI, VO, 溶液を 1 回合機、拡散した場合、C, C' はNI, VO, 溶液を3 回含酸、拡散した場合、D, D' は5 回、 B, B' は7 回含度、拡散した場合の能性を示す。

これらのセンサは、完全燃焼椒(t,まで)は 1Kgの抵抗酸を示し同一特性を示す。そして、 空気を7L/分に変化させると、数ミリ砂(dt) の以内に約101Kgに変化する。これは、溶射 によるペロフスカイト臓が非常に比容性がよいこ とを示す一例である。

しかし、この不完全燃焼娘(「」ー」。)にセンサを嵌くと、燃焼条件の変化がないのに、バナンウム化合物の拡散の有無及び拡散回数によつて、 抵抗値が上昇したり、低下したり、あるいは全く 変化しないものがある。

バナジウム化合物を全く抵加しないものは、 t, からt, までの間に、抵抗値は登しく増加 (曲線A) する。

パナジウム化合物を添加したもの(1回合程)

いて、各種耐久テストを行なつた。その結果を銀 6 図(a)~(c)化示す。

#### 契験1 (耐久フレームテスト)

プロパンを 0.4 4 / 分化一定し、窓気風を 6 ~ 1.1 4 / 分化変化し、900~1.100 じの炎中で 抵抗値の初期値、40時間後、80時間後及び 500時間後の値を測定した。

館 6 図(a)に示すように、本発明のガスセンサは 抵抗値の経時変化が非常に小さいことがわかる。

#### 実験2(削熱サイクルテスト)

380ピロ1050ピ(1サイクルは約5分割) での耐熱サイタルテストを実施した。燃焼条件は 上配実験1と同じである。抵抗肌を、初別値、 1250サイタル後、2500サイタル後、5000サイクル後に制定した。5000サイタル後も抵抗値 の銀化は非常に小さいことが餌6関的により明ら かである。

#### 契験3(耐熱性テスト)

1000~10300の空気中でセンサを加熱して、 抵抗値を測定したが、飢 6 図(c)に示すように、

609459- 27253(8)

10000 時間加瀬装も抵抗値の変化が非常に小さい。

上記製版 1 及び 2 において、不完全結構 域では センサ製顔にカーボンが真然に付滑したが、その ためのテーリング効果は胞められなかつた。

奥騒4 (不完全燃燗テスト)

製施例1で得たセンサについて、プロバン 0.4 七/分に対し登組を 6 七/分以下まで架化させ、 その抵抗値変化を測定したところ第7図の結果を 得た。

通常の機能で空気/ブロバンの容別出が15以下になるととはないが、上記のよりな機構及び通常の機器をしたところ、過度のカーボン付着状態から正常な状態に戻す空燃出によつて、異なつた 抵抗値変化を示すことが第7関からわかる。

即ち、独烈鼠5の燃糖皮中化センサを置き、空 気量を増やすとする。怨災鼠5.4から正常な燃能 に戻すと、抵抗値は曲線Qの軌跡をたどつて変化 する。

同様に、空気量が5.6のときは削級と、空気量。

大きなセンサを得ることができ、飼路内のノイズ によるエラーの少ない測定又は検知ができる。 契頼例 6

契病例1と同様に、 La N1 U1 の の 感じ材粉末を 製造した。 この 感応材に対し、 Nh C2 L 及び Ta . C2 L を単独で 0.5~3%の範囲で添加結合 し、 上配 添加物の 分解 隔 度以上で 熱処理後、 1000で、 50時間の 拡散処理を行なつた。 これ らの 粉末を 実施例1と 同様に 自金導体をもうけた アルミナ 諸板上にプラズマ 溶射した。 被 膜の 厚さ は 5~10 m で むる。 その 後感 応 若子を プロペン 燃焼 炭中で 試験 したところ、 テーリング 効果を 観 箸に 防止できること が 認められた。

#### (6) 発明の効果

本発明によれば、燃焼状態など制定対象のガス 組成の変化による感応材の経時変化又はテーリン 夕効果の少ないガスセンサを得ることができ、低 類性の高い測定、検知、側部を行うことができる。 関而の簡単な説明

第1図は、従来のp型ペロプスカイト 便用ガス

5.7のときは曲線N、空気和5.76のときは曲線M、空気が 6.8のときは曲線L、空気和 6.85のときは曲線L、空気和 5.85のときは曲線J、空気景 5.87のときは曲線H、空気景 5.88のときは曲線C、空気景 6.0ときは曲線Fである。このような特性から、本発明のガスセンサは、過能に空気不足の燃焼状態でも、適適に燃焼状態を検知することができる。

#### 纯加钢 5

契加例4の高温サーミスタ膜に代えて、8n0: 膜を形成した。氣 8 図(a)は上記のようにして得たセンサの等価固路図である。第 8 図(a)の比。, は、を 1 0 K 以にしたとき及び比。を 1 0 0 K 以 にしたときのフレーム内での起電力を測定したと ころ、餌 8 図(b)の結果を得た。なおフレームに対 しては二次空気の低入方向(フレームの中心へ向 り方向)と電価が並行となるように、センサを配 置した。

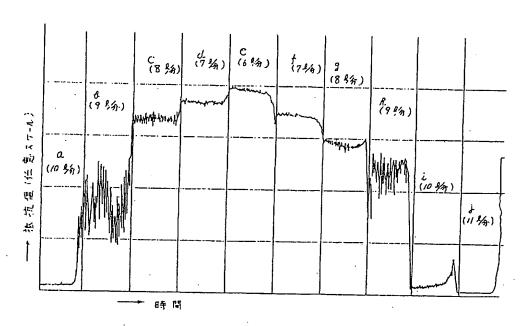
第8回(b)から明らかなよりに、P類似心材とn 型感応材を組合せれば、その相乗作用で超常力の

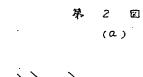
センサの抵抗低変化と望燃比変化との関係を示す グラフ、第2図(a) は本発明の一段施例によるガス センサの製御構造を示す斯iii 前視 関、 第2図(b) は その側面断ii 図、 第3図(a) は本発明の他の異施例 によるガスセンサの平面図、 第3図(b) はその反対 側の平面図、 第4図は更に他の実施例によるガス センサの射視図、 第5図は本発明の一果施例によるガスセンサと公知のガスセンサの特性を示す ラフ、 第6図(a),(b),及び(c) はそれぞれ本発明で よるガスセンサの耐人フレームテスト、耐熱サイ クルテスト及び耐燃テスト結果を示すグラフ、 第6図(a) によるガスセンサの耐燃テスト で、 第7回によるガスセンサの特性 を示すグラフ、 第8図(a) は他の異加例による複合 ガスセンサの特性を示すグラフである。

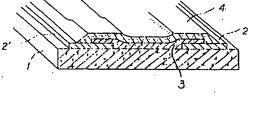
1 …アルミナ為板、2 …白金電橋、3 …り型脳形材、4 …加気性無機絶縁膜、5 …ハトメ、6 …りード端子、7 …白金ヒータ紙抗膜。

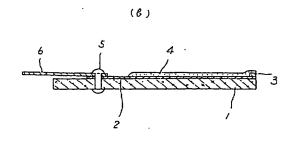
代理人 升型士 流橋明英高報

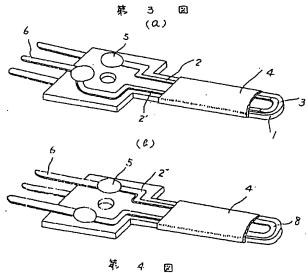
第 / 回

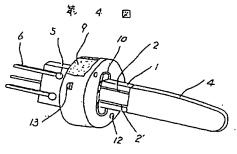


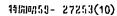




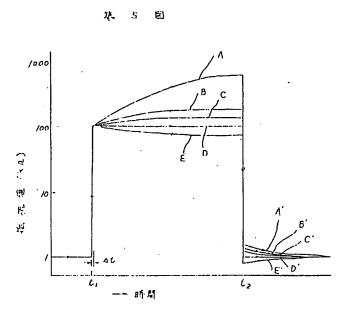


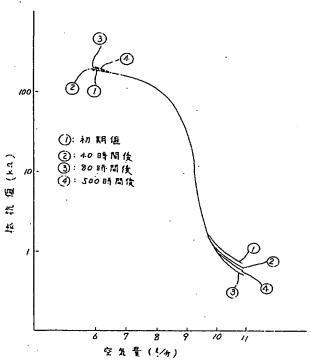


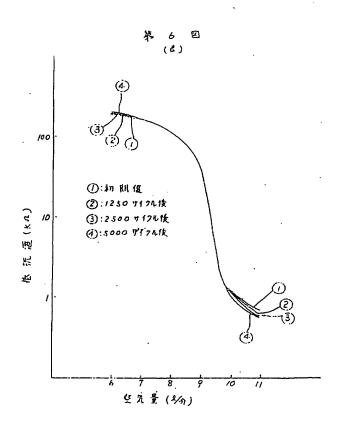


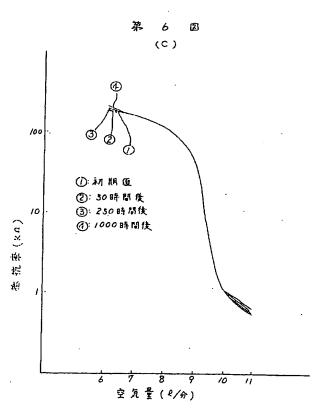


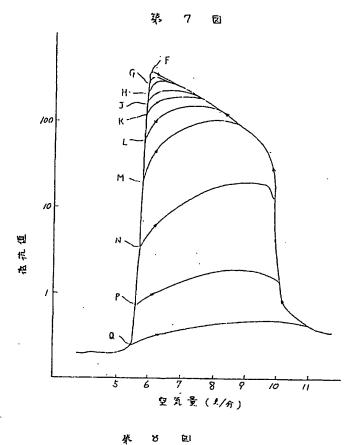
來 6 図 (a)

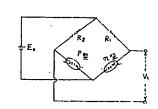




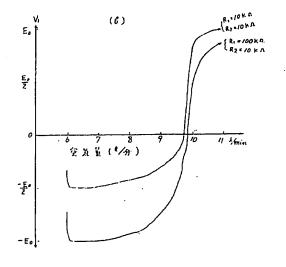








(0)



# **BEST AVAILABLE COPY**

60 11.26

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 57 年特許願第 136244 号(特開 昭 59-27253 号, 昭和 59 年 2月 13日 発行 公開特許公報 59-273 号掲載)については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 6 (1)

	•	
Int.Cl.	識別記号	庁内整理番号
G01N 27/12		6 9 2 8 - 2 G

手 続 補 正 書(自発) <sub>M 和</sub> t Q, S<sub>1</sub> "<sup>4</sup>

、 物許丹 長 官 字 實 道 郎 智

単件の設示

昭 和 5 7 年 特許朝 筑 136244 分

晃 明 の 名 称 ガスセンサおよびその製造法

初正をする名 が件との関係 特許出額人

n action 在大乡北 日 立 製 作 茶式 (#

代 理 人

#(9100) 東京都千代田区九の内一丁目5番1号

在水金包 日文教作研内 北京 (1820) 1 (1820

2 明経等の契明の名称を「ガスセンサおよびその製造法」と 補正する。

以上